PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-036095

(43)Date of publication of application: 17.02.1987

(51)Int.CI.

C30B 11/00

C30B 29/54

(21)Application number : **60-173431**

(22)Date of filing: 06.08.1985 (71)Applicant: NEC CORP

(72)Inventor: SAOTOME YASUSHI

ONISHI YOSHITAKE

(54) FORMATION OF ORGANIC THIN FILM CRYSTAL

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled org. thin film crystal on a polymeric film by providing a temp. gradient in one direction in the plane of the polymeric film and growing a crystal with the org. crystal dispersed in the film as the seed crystal.

CONSTITUTION: soln. of thin film-formable high polymer (A) such as PS and substance (B) such 2-hydroxy-4-methoxybenzylidene-4'bromoaniline in 1,4-dioxane is spin-coated, for example, on an about 0.15mm-thick glass sheet 2 and dried to obtain a PS film 3 wherein the crystallites of the component (B) are dispersed. The glass sheet 2 coated with the film 3 is placed in an m.p. block 1 and inclined by a plastic spacer 7 so that the one side of the sheet 2 is brought into direct-contact with the block 1,

2-hydroxy-4-methoxybenzylindene-4'-butylaniline 4 (C) is placed thereon, the block 1 is heated and kept at 50°C, a glass sheet 5 is placed thereon, the laminate is cooled to 32°C at the rate of 0.5°C/min and the thin film single crystal 4 of the component (C) is grown between the film 3 and the glass sheet 5.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

```
T S4/5/1
```

```
4/5/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
007084073
WPI Acc No: 1987-084070/198712
XRAM Acc No: C87-035193
Organic thin membrane crystal mfr. - using organic seed crystals
dispersed in macromolecular membrane with temp. gradient
Patent Assignee: NEC CORP (NIDE )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 002
Patent Family:
Patent No
             Kind
                            Applicat No
                                           Kind
                                                 Date
                                                            Week
                    Date
JP 62036095
              Α
                  19870217
                            JP 85173431
                                            Α
                                                 19850806
                                                           198712 B
                                                 19850806 199415
JP 94031190
             B2 19940427 JP 85173431
                                             Α
Priority Applications (No Type Date): JP 85173431 A 19850806
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                        Main IPC
                                     Filing Notes
JP 62036095
             Α
JP 94031190
                    3 C30B-011/00
                                    Based on patent JP 62036095
             B2
Abstract (Basic): JP 62036095 A
       Organic substance is crystallised in thin membranes on the
   membrane. Inside the macromolecular membrane a temp. gradient is
   provided in a certain direction and the crystal is grown along this
    direction.
       USE - Due to the temp. gradient the growth of the single crystal
    starts on the seed crystal that reaches growth commencing temp. first.
   Once growth starts, crystallisation proceeds according to the temp.
    curve. Speed of homo-epitaxial growth is faster than hetero-epitaxial
   growth (growth from seed crystal) so that a single crystal is obtd..
       0/1
Title Terms: ORGANIC; THIN; MEMBRANE; CRYSTAL; MANUFACTURE; ORGANIC; SEED;
  CRYSTAL; DISPERSE; MACROMOLECULAR; MEMBRANE; TEMPERATURE; GRADIENT
Derwent Class: J04
International Patent Class (Main): C30B-011/00
International Patent Class (Additional): C30B-001/06; C30B-029/54
File Segment: CPI
```

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 36095

⑤Int Cl.⁴

⑫発 明

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)2月17日

日本電気株式会社内

C 30 B 11/00 29/54

者

8518 - 4G8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

有機薄膜結晶の作成方法 図発明の名称

> ②特 願 昭60-173431

> > 良 武

願 昭60(1985)8月6日 23出

月 女 靖 郊発 明 者 五. 大 西

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社 の出願 人

弁理士 内 原 郊代 理 晋 人

有機薄膜結晶の作成方法 発明の名称

特許請求の範囲

高分子膜中に分散した有機結晶を種結晶として その膜上で有機物を薄膜状に結晶化させる有機薄 膜結晶の作成方法において、髙分子膜の面内のあ る方向に温度勾配をつけ、かかる方向に結晶成長 させることを特徴とする有機薄膜結晶の作成方法。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は有機薄膜結晶の作成方法に関するもの である。

(従来の技術)

有機物結晶の作成方法として、気相からの結晶 成長、溶液からの結晶成長、溶融状態からの結晶 成長の3種が用いられている。

(この3種の結晶成長方法については、丸兽刊、

新爽驗化学講座、第1巻、基本操作 I、PP·639-750, によくまとめられている。)

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、有機薄膜結晶の作成はこれまで ほとんど検討されたことがなく、その報告も高分 子化合物の結晶に限られている。(例えば、泉の 総合報告(日本結晶成長学会誌、第11巻、PP· 117-134.1984年)には、ポリエチレン薄膜結 晶やポリアセチレン薄膜結晶の例が述べられてい る。)高分子化合物ではない有機薄膜単結晶の作 成方法には適当なものがないという現状である。

本発明の目的は、高分子膜上に有機薄膜単結晶 を作成する方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明によれば、高分子膜中に分散した有機結 晶を種結晶として、その膜上で有機物を薄膜状に 結晶化させる有機薄膜結晶の作成方法において、 高分子膜の面内のある方向に温度勾配をつけ、か かる方向に結晶成長させることを特徴とする有機 薄膜結晶の作成方法が得られる。

本発明で用いる高分子膜素材は薄膜形成能があ れば何でも良い。一例としては、ポリスチレン、 ポリ塩化ビニル等があげられる。本発明で用いる 種結晶となる化合物は、高分子膜中に結晶として 分散でき、かつ目的とする化合物の結晶成長を引 き起とし得る化合物であれば何でも良い。本発明 の種結晶を含む高分子膜の面内方向の温度勾配は いかなる方法によって持たせても良いが、面内の ある方向のみに勾配が得られなくてはならない。 一例としては、基板の一辺のみを熱源に接触させ る方法や、温度勾配を持った液体や気体中に基板 を設置する方法があげられる。温度勾配の大きさ やその絶対温度は種結晶と結晶成長させる化合物 の組み合わせによって決まるが、温度勾配が少な すぎると、種類晶が膜全体に存在するために多結 晶化する場合があるため注意して設定する必要が ある。かかる高分子膜の面内のある方向に温度勾 配を持たせる際に、面と垂直な方向に勾配を生じ ても差し支えない。

(作用)

MS4BrA 微結晶が膜中に分散したポリスチレン 膜3が、前記ガラス板2上に得られた。

以下の結晶成長実験には融点ブロック1を熱源 として用いた。膜3を盤布した前記ガラス板を一 辺のみが直接融点ブロックに接触する機にプラス チック製のスペーサ7を用いて傾斜させて静置し 2.0 mg の 2 - ヒドロキシー 4 - メトキシベンジ リデンー 4' -ブチルアニリン4(以下、MS4BuAと 略す)をのせ、融点ブロック1を50 c まで加熱 して液晶状態にした。50cに保ったまま、その 上に何も塗布していないガラス板5をのせて、毎 分およそ 0.5 ェの速度で 3 2 ェ まで冷却した。32 でで10分間ほど静屋するとMS4BuAの薄膜単結 晶 4 が、膜 3 と、上にのせたガラス板 5 の間に得 られた。顕微鏡観察によると、結晶成長は融点ブ ロック1と接触している辺の対向辺から開始し、 融点ブロック1と接触している辺に向かって進行 していき、複数の細長い単結晶を与えることがわ かる。

なお、膜3上に成長した有機薄膜結晶の結晶 -

一般に単結晶を種結晶から成長させる場合、種結晶は1個である必要がある。複数の種結晶があると、それぞれから成長が始まり単結晶となることはない。

しかしながら本発明においては、複数の種結晶があるにもかかわらず、温度勾配がついているために、最も早く成長開始温度に達した種結晶のみから成長が起こる。一旦成長が始まると、温度勾配に応じて結晶化が進行し、かつ種結晶からの成長(ヘテロエピタキシャル成長)よりも、成長した結晶がさらに成長(ホモエピタキシャル成長)する方が速いため、単結晶が得られる。

(実施例)

第1図は本発明の実施例を示す模式図である。
18m×18mのガラス板 2,(厚さ約 0.15m)に、分子量 6 0 万のポリスチレン (0.50g)および 2 ーヒドロキシー 4 ーメトキシベンジリデンー 4'ーブロモアニリン(以下、MS 4B r A と略す)(0.20g)を溶解した 1,4 ージオキサン (13.0g)溶液を5000 rpm でスピン塗布した。8 0 ェで 1 時間乾燥して

液晶転移温度は、36.5 であり、この薄膜は365 nm の紫外光照射で赤変する。また、ガラス板2 の1辺を接触させる方法の他に、ガラス板2の角 の1点を接触させて同様の実験を行なっても単結 晶が作成できた。

さらに、膜3上で、2~ヒドロキシー4~メトキシベンジリデンー4'ーヘプチルアニリン、2~ヒドロキシー4~メトキシベンジリデンー4'ーオクチルアニリン等サリチリデンアニリン類の薄膜結晶も同様な方法で作成できた。結晶成長時に上からのせるガラス板5は必らずしも必要でなく、ガラス板5なしでも薄膜結晶は作成可能であった。しかしながら、均一な膜厚を得るためには、ガラス板には限らないが、何らかのおおいがある事が望ましい。

参考例として、前述の薄膜結晶作成を、高分子 膜を塗布したガラス板を融点ブロックに密着させ で行なったところ、結晶成長が複数の点から起こ り、全体が薄膜単結晶となることはなかった。よ って本発明の温度勾配は、全体を単結晶化させる ために有効であることが明らかである。

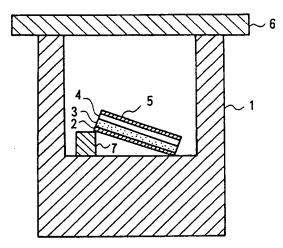
(発明の効果)

本発明によって、有機薄膜単結晶を高分子膜上 に作成する方法が得られた。本契施例では、高分 子膜中に分散させた種結晶と、成長し薄膜結晶と なる化合物は異なるが、同一の化合物であっても 差し支えない。また、高分子膜繋材もポリスチレンに限られるものではなく、その盗布法もスピン 強布のみではなく、キャスト法、界面製膜法等も 使用できる。さらに必らずしもガラス仮上に固定 されている必要はない。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例を示した図である。 図において、

第 1 図



1:融点ブロック

2:ガラス板

3:種結晶の分散した高分子フィルム

4:被結晶化層

5:おおい(ガラス板)

6:全体のカバー

7:プラスチック製スペーサー